PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-289374

(43)Date of publication of application: 18.10.1994

(51)Int.CI.

G02F 1/1333

G02F 1/1337

(21)Application number : 06-016662

(71)Applicant: F HOFFMANN LA ROCHE AG

(22) Date of filing:

10.02.1994

(72)Inventor: SCHADT MARTIN

SCHMITT KLAUS

(30)Priority

Priority number: 93 488

Priority date : 17.02.1993

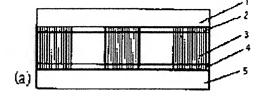
Priority country: CH

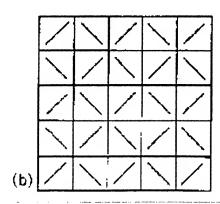
(54) OPTICAL ELEMENT AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an optical element ensuring arbitrarily varied orientation in microscopic regions.

CONSTITUTION: This optical element has an anisotropic layer formed by crosslinking a liq. crystal monomer, ensures varied local orientation of liq. crystal molecules and has a liq. crystal layer kept in contact with orienting layers having a polymer network structure (PPN) capable of photo-orientation. In order to produce this optical element, a liq. crystal monomer is oriented by interaction with PPN layers 2, 4 and the orientation is fixed in the following crosslinking stage.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.05.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2543666

[Date of registration]

25.07.1996

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(川)特許出類公開香号

特開平6-289374

(43)公開日 平成6年(1994)10月18日

(51)Int-CL5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G02F 1/1333 1/1337 9317-2K 8507-2K

客査請求 有 発明の数19 OL (全 9 頁)

(21)出期登号

特類平6-16662

(22)出頭日

平成6年(1994)2月10日

(31) 優先権主張番号 00488/93-7

(32)假先日

1993年2月17日

(33)優先権主張国

スイス(CH)

(71)出原人 592111193

エフ・ホフマンーラ・ロシュ・アーゲー スイス・CH-4002・パーゼル・グレンツ

アーヘルストラッセ・124

(72)発明者 マルティン シャット

スイス ツェーハー4411 ゼルティスペル

ク リーシュターレルストラッセ 77

(72)発明者 クラウス シュミット

ドイツ連邦共和国 デー79541 レーラッ

ハ ガルテンストラッセ 16ペー

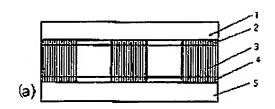
(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

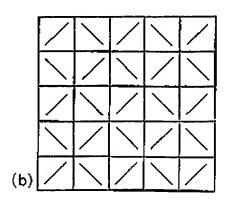
(54) 【発明の名称 】 光学素子及びその製造方法

(57)【要約】

[目的] 本発明は、光学素子に関するものであり、微視 的な領域で配向を任意に変えた光学素子を提供すること を目的とする。

【構成】本発明の光学素子は、液晶モノマーを架橋させ た異方性層を備え、液晶分子の局所配向を変化させてあ る。液晶層は配向層と接し、配向層は光配向可能なポリ マー網状組織(PPN)を備えている。本発明の光学素 子を製造するためには、液晶モノマーをPPN層との相 互作用により配向させ、続く架橋段階で配向を固定させ る。





【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶分子の配向が局所的に変わるように架 橋させた液晶モノマーの異方性フィルムを備えた光学素 子において、光配向可能なポリマー網状組織(PPN) からなり液晶層と接している配向層を備えることを特徴 とする光学素子。

1

【請求項2】前記配向層は、局所的に制限された領域で 異なるポリマー分子の配向を有することを特徴とする請 求項 1 記載の光学素子。

記配向層のポリマー分子の配向により変化するととを特 徴とする請求項2記載の光学素子。

【請求項4】液晶モノマーがPPN層との相互作用によ り配向され、続く架橋段階で配向が固定されることを特 徴とする請求項1記載の光学素子の製造方法。

【請求項5】前記架橋は光線照射により引き起とされる ことを特徴とする請求項4記載の光学素子の製造方法。 【請求項6】前記架橋可能なモノマーはジアクリレート であり、前記配向層の中の材料はシンナメート誘導体で あることを特徴とする請求項4記載の光学素子の製造方 20 法。

【請求項7】前記架橋は2つの平行な配向層で作られた セルの中で行われることを特徴とする請求項4記載の光 学素子の製造方法。

【調求項8】前記2つの配向層のうち1つは、架橋後に 除去されることを特徴とする請求項?記載の光学素子の 製造方法。

【記水項9】PPNでコーティングされた層は、異なる 偏光方向を有する直視偏光UV光線で繰り返し照射する ことにより選択的に構造化され、その後前記架構可能な 30 LCモノマーがスピンコーティング又は浸漬により配向 され、架橋されることを特徴とする請求項4記載の光学 素子の製造方法。

【請求項10】前記架橋可能なLC材料が、多官能化さ れたし〇モノマーと官能化された2色性発色団を有する ことを特徴とする請求項4から9のいずれか1項に記載 の光学素子の製造方法。

【語求項11】前記架橋可能なLC村斜が、多官能化さ れたLCモノマーとキラル分子の混合物から成ることを 特徴とする請求項4から9のいずれか1項に記載の光学 40 素子の製造方法。

【調求項12】前記架橋可能なLC村斜が、多官能化さ れたLCモノマーと軸方向又は横方向の永久双極子モー メントを持つ官能化されたLCモノマーを有し、これら の混合物は正又は負の誘電異方性を有することを特徴と する請求項4から9のいずれか1項に記載の光学素子の 製造方法。

【請求項13】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子をリターダー層として使用する装置。

【請求項14】請求項1から3のいずれか1項に記載の 59 的な領域に均一な配向を与えるだけである。しかし、多

光学素子をコレステリック状態のフィルターとして使用 する装置。

【請求項15】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を2色性フィルターとして使用する装置。

【請求項16】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を2色性偏光子として使用する装置。

【請求項17】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を偏光回転子として使用する装置。

【請求項18】請求項1から3のいずれか1項に記載の 【請求項3】前記異方性フィルムの光学館の方向が、前 10 光学素子を、画像情報が種々に配向されたセルセグメン トに保存されている画像担体セルとして使用する装置。 【請求項19】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を使用する3次元段射装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶分子の配向が局所 的に変わるように架橋させた液晶モノマーの雲方性フィ ルムを備えた光学素子に関するものである。本発明はま たこれらの光学素子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】異なった点であらかじめ設定できる光学 鳝を3次元配向させた異方性の透明又はカラーのポリマ 一個状組織層は、表示技術及び集補光学技術の分野で非 **鴬に重要である。大体において、例えばある種の架橋可** 能な液晶等の物質、ジアクリレート、ジェポキサイドが この性質を持つことは数年前から知られていた。これら の物質はモノマー状態で、即ち架橋前にセルの中で、通 鴬の配向層を使って又は例えば磁界又は電界等の外部の 場の作用の下で配向させることができ、又モノマー状態 で加えられた配向を、LC相において失うことなく第2 段階で光により架橋させることができる。この種の層構 造は例えばEP-A(ヨーロッパ特許公開)33123 3により知られている。それらはモノマー層を外部の場 の下で配向させ、その一部をマスクを通して照射するこ とにより製造される。照射を受けた領域のみに架橋が誘 発される。その後、外部の場の方向が変えられ、残りの 架橋していないモノマー領域が外部の場を新しい方向に して再度配向される。その後、後者の領域が照射によっ て架橋される。明らかに、この方法では高い分解能を持 つ配向構造は得られない。ラジカルな架橋反応は、マス クの覆いによってははっきりと境界をつけることができ ないからである。

【①①①3】配向層は液晶表示セルの構造のなかで特に 重要である。配向層がセルの中で液晶材料の配向即ち、 光学軸の位置を決定し、従って実質的に例えば、TNT 又は"STN"セルのような液晶セルを製造する可能性 を挟定する。通常、これらの配向層は適当に研磨したポ リイミド、PVA層又は斜方真空蒸着したSIOx層か ら成る。これらの層を製造する方法は、実質的には巨視 19

3

くの実際の例では機能的な領域でもまた、LC層の配向を任意に例えば周期的に変えられるのが望ましい。後つかの最近知られた方法によれば、配向層を場所により配向特性を変えて製造できる。例えば、米国特許4974941には、ポリマーに組み込まれた2色性色素分子の写真平版方法による配向が記述されている。この方法によれば発色団の熱的に不安定な配向を生じ、それゆえこの場合に使用する架橋可能な液晶を配向させるのには適していない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、光学 素子と電気光学素子のための、前述の種類の改善された 層構造を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、この目 的は液晶層と接触している光配向可能なポリマー網状组 縫(PPN)からなる配向層により達成される。本発明 によれば、層構造は、液晶モノマーがPPN層との相互 作用により配向させられ、次の架橋段階で配向が固定さ れることにより製造される。配向層は光配向可能なポリ 20 マー網状組織(PPN)から成り、偏光UV光線に選択 的に照射されると、LC層の上に高分解能の配向バター ンを生ずる。該物質は例えば、スイス特許出願2242 /91と2246/91に述べられている桂皮酸の誘導 体である。配向工程は光誘導配向とポリマーの側鎖の二 置体化に基づく。本発明の場合は、米国特許49749 4.1 に述べられている方法とは異なり、配向パターンは 二量体化反応により安定化され、ポリマー層を配向した ポリマー網状組織に変える。また、ポリマー層の溶解度 が大きく減少する。驚くべきことに、これらのPPNボ 30 リマーはまた。ある種の架橋可能なしCモノマー層に模 造化された配向を与えるのに使用することができ、また LCモノマー層を架織させ、配向を保存することができ る。ガラス転移点の高いPPNは特に適していることが 分かった。例えば、次のようなもの。

1) Ro47-7269

Tg=156' C

[0006]

[(11]

[00007]20Tg=133°C

[0008]

[162]

[0009]3)Ro470-3054

Tg=105°C

[0010]

[123]

46 【0011】及びジアクリレート成分から成るLCモノマー層、例えば次のようなもの。

[0012]

[化4]

5

【()() 13】及びこれらの混合物である。本発明による PPNと架橋可能なLCモノマーの組合せは、以下の説 明では複合(ハイブリッド)層とも呼ぶことにする。こ の配向構造を任意の厚さの複屈折性高架橋ボリマー層に 変える手段を与える。次にこれらの複合層の有用な性質 を幾つか述べる。これらの複合層は多くの密剤に不密性 であり、特に低分子畳のLCはそうであり、熱的に安定 であり、光学的異方性はほぼ熱に無関係であり、光学的 異方性はn >. 2の高い値をとることができ、配向標準 の局所分解能はPPNによって決まりサブミクロン領域 となる。写真平板法により形成したPPNコーティング を異方性の高い液晶網状組織圏に組み合わせる新しい方 法により、多くの公知の光学素子を製造することがで き 液晶はシャーフなエッジを持って配向させることが できる。その上、第1に新規な光学素子が可能である。 例えば、層状の響波路構造、構造化したリターディング プレート構造。偏光ビームスプリッター等を復屈折を使 用するセルの中で作ることができる。他の可能性はTN 構造を架橋により固定し、このようにして偏光回転子を 製造することである。このようなことは、セルの表面全 体に及ぼすこともできるし、非常に狭い領域に限定する **とともできる。画素の大きさ程度の隣接する素子が、一** 偏光に影響しないようにして得られるチェス盤構造は非 **鴬に重要な意味を持つ。既にスイス特許出願2245/** 91に述べられているように、これが3次元丁V液晶ス クリーンを製造する方法である。

【()() 14】他の適用例は線グラフ用の3Dスライドで ある。この場合、まずPPNでコーティングされた2つ の基板を直線偏光UV光線に照射し、次の照射段階で、 偏光の方向を最初の照射に対して+45°又は-45° 回転させた直線偏光リン光線によって、右目用と左目用 の2つの素子の画素がそれぞれ1つのPPN層に記録す

る。これらの基数から液晶セルを構成し、本発明に従っ た架橋可能なLCモノマーを充填する。PPN配向層に より誘発された構造は架橋により固定される。その結果 れば第1に、薄いポリマー層の光で記録された高分解能 20 得られる光学構造では、最初の照射の偏光方向と平行に 又は直角方向に偏光された直線偏光は画素の輪郭の外側 では変化せずに透過し、1つの画案の輪郭内では+45 回転させられ、他の画素の輪郭内では一4.5。回転さ せられて透過する。その結果、セルを適当な偏光メガネ を通して見ると、2つの画素の絵は別々に右目と左目に 受け取られ、3D効果が得られる。例により述べたよう に、構造化した架橋層は、基板上のコーティングの形で 得られる。これはPPNでコーティングした基板上に架 橋可能なLCモノマーを"スピンコーティング"し、又 30 は架橋層をセル状に作成し、その後基板を分離すること により得られる。

【①①15】この種のコーティングは倒えばLCDのた めの配向層として役立ち、このように配向と復屈折の特 性を非常に狭いスペースの中で結合している。2 通りの 具体化が可能である。一方は、配向した異方性の網状组 総コーティングそれ自体が隣接するLC層の配向を誘発 する。この場合、LC屋の配向バターンと網状組織層の 復屈折パターンが相関する。あるいは、従来の配向層に おけるように研磨により網状組織コーティングの構造に 方では光の偏光を例えば90°回転させ、他方では光の 40 無関係な方向の配向が、配向された網状組織コーティン グに加えられる。この場合、LC層の光学特性は網状組 織コーティングと無関係である。配向した網状組織コー ティングの上に追加の層を形成することができる。例え は、網状組織コーティングを傷つけずに、透明導電層 (ITO)をスパッタリングにより形成することができ る。とれらの可能性は表示技術に大変重要である。より 詳しくは、STN表示に必要なこの種のリターディング 層を表示装置に組み込むことができる。本発明の他の実 施例では、2色性色素が架橋可能なモノマーと混合さ 50 れ 配向されたときモノマーと平行に整列させられる。

これが局所的に構成された2色性フィルターと2色性偏 光子を構成する手段である。2色性ビームスプリッター 構造が一つの適用例である。2色性の色素分子は、色素 を網状組織に混合できるようにする官能基があると特に 好適である。例えば、アクリレート末端基(head grou p) を含む色素をLCジアクリレートの網状組織に混合 する。

【1) () 1.6】一方、キラル分子を架橋のつなぎモノマー と混合することもでき、官能化されたキラル分子は網状 組織の中に組み込むことができる。キラル分子とその濃 10 縮物を、コレステリックフィルター又は光学リターダー として使うためのらせん構造を誘発するために選ぶこと ができる。本発明の他の実施例では、軸方向又は横方向 の強い双極子モーメントを持つ官能化されたLC分子 が、集織可能なしCモノマーと混合される。この手段に より、PPN層の配向効果を強めることができ、又は外 部電界により影響を与えることもできる。なかでも、層 の厚みの中で、LC層のディレクタの配向を一つの境界 層のホモジニアス配向から他の総界層のホメオトロピッ れる。特に重要な適用例では、層の厚さと外部磁界又は 電界の方向と強度が、LC表示に必要な所定の傾き角を 持つ配向層を作成するように選ばれる。

[0017]

【実能例】

実施例 1

NMPに溶解した1%PPN1溶液をITOでコーティ ングされた2枚のガラスプレートの上にスピンコーティ ングした。回転数は4000cpm。ヒートベンチで1: 30°C2時間予備乾燥後、減圧下で180°C4時間 30 乾燥した。この2枚のコーティングされたプレートに4 (1) W超高圧水銀灯により、25°Cで30分間、直線 偏光光線を照射した。次に、10ヵ厚さのLCセルが基 板から作って、ブレートは照射の偏光方向に関して、相 互に直角に配向するように配置した。セルは架橋可能な LC1を140°Cで充填し、95°Cのネマチック相 まで冷却した。ネマチック層はセルの中で配向し、配向 層の作成で前もって設定したように、TN配置をとっ た。配向層に向けて、100W超高圧水銀灯により、9 造を保持しながら架橋した。このようにして、セルの標 造は固定され、室温まで冷却しても変化しないで能待で きた。

実施例2

LCセルを実施例1と同様に作成したが、本実施例では 1つの基板のみをPPNでコーティングした。第2の基 板は研磨により従来のポリリイミドの配向層を形成し た。この場合もまた、ポリイミド層の研磨方向を、PP N量板を照射するUV光線の偏光方向と平行に配向され た場合に、TNセルが得られた。

実施例3

実施例」と同様に、PPNIをコーティングしたガラス プレートを直線偏光UV光線で照射した。次に、1枚の プレートに、90~回転した偏光方向でクロムのマスク を通して直線偏光UV光線で2回目の照射をした。この プレートを使用して、実施例1と同様に架橋可能なLC 1 で充填し、架橋してLCセルを形成した。その結果、 実施例1のようなTN構造が、1度だけ照射された層の 領域に、平行な構造が2度照射された領域に形成され た。2つの領域は互いにはっきりしたエッジで外形を区 固されていた。

8

真能例4

3次元スライド

実施例2と同様にPPNIをコーティングした2枚の基 板を直接偏光光線で照射し、第2、第3の照射段階で、 古目用と左目用の情報をそれぞれ有する3d線形対象の 2つの画案を2枚の基板のうちの1枚に記録した。この ために、第2照射段階で、1つの画素はマスクを通し て、第1の照射から+45°回転した方向に偏光したU ク配向に変えることができるよう機能する可能性が関か、20 V光線で照射し、一方第3照射段階で、第2回素は第2 画素の外形を有する追加のマスクを通して、-45°回 転した偏光で記録した。次に、本発明に従い、LCセル を2枚の基板から形成し、架橋可能なLCモノマーで充

> 【()()18]PPN1配向層で誘発された機造を架橋に より固定した。その結果、最初の照射の偏光方向に平行 か直角方向の直線偏光光線が像の輪郭の外側は変化せず に透過するが、1つの画素の輪郭の領域では+45°回 転し、他方の画素の領域では-45~回転して透過する という光学構造が得られた。この種のセルを適当な偏光 メガネを通して見ることにより、3次元効果が得られ た。この場合にも実施例2と同様に、第2の構造化され ていない基板に、従来の配向層を設けることもできる。 実施例5

実施例1と同様に、PPN1を基板プレート上にスピン コーティングによりコーティングし、乾燥し、直線偏光 UV光線で照射した。次に、架橋可能なLCモノマーと NMPに溶解した光開始剤を最初に述べたコーティング の上にスピンコーティングし、ヒートベンチ上で暗中で ①* Cで数分間、偏光していない光線を照射し、TN機 40 140° Cで乾燥した。温度を90° Cまで下げて、L C層をネマチック相とした。この層を酸素を頻除した状 **癒で窓を通じてUV光線で照射し、架橋させた。架橋層** は、下のPPN1層に対応するように配向した。

> 【①①19】LCモノマーの光誘導配向と架橋は、決め られた光路差& = Δn·dを持つ透光性異方性ポリマー コーティングを製造する手段である。ここに、△n= (ne-no)は層の異方性(ne=異寫光線屈折率、 no=焦光線屈折率)、dは層の厚さである。光路差は 層の厚さによって決まり、0くd<400gmの範圍の 50 値をとることができる。また、層の光軸の方向は、PP

Nを配向させるとき使った偏光の方向により決まる。振動の方向は0°-180°の範囲を変わることができる。図1は、2枚の隔置された基板1と5、例えばガラスプレートを備えるリターダーセルの概略の断面図であり、その向き合う表面はPPN層2と4を有する。LC網状組織3がプレートの間に配置されている。図2は、同じような構造を持つ構造化されたリターダーセルを示す。前と同様に2枚の基板1と5を備えるが、その向き合う表面は構造化されたPPN層2と4を有し、同様にLC網状組織3がプレートの間に配置されている。構造 10を平面図りに示す。線はリターダー層の光学軸の方向を示す。

【① 020】前途の方法と材料によるパターン又は広い **範囲の光学的リターダー層を構成する可能性により、多** くの新規な液晶表示を製造する可能性が関かれた。新規 な液晶表示は透過でも反射でも機能させることができ る。電気光学効果は、だいたい全て電界効果として知ら れているもので、特に、ツイストネマチック効果(TN -LCDs〉、スーパーツイストネマチック効果(ST N-LCDs)、回復した組の変形(DPA-LCD s) 又はそれに続く強誘電性電界効果。 表面安定強誘電 性(SSF)効果、変形らせん強誘電性(DHF)効 **果 ショートビッチ双安定強誘電性(SBF)効果など** である。図3は、作動する電極18と6でコーティング された2枚のガラスプレート1,5を備えている"ST N" セルを図式的に示す。電極は通常例えば表示セル毎 に分けられている。図の左に示されているプレート1の 電極層18は、道点は配向層19で被覆されていて、こ の手段によりプレート間の液晶10の隣接する分子が好 ましい方向に整列する。右側のブレート5上の、液晶に 30 面している表面に前述の配向層7を有する。しかし、こ れと電極層6の間にまた複合層の形式の中間層9があ り、中間層9は線形偏光光線照射で配向させ、選択的に 構造化されたPPN層と、これに光架橋されたしC層が 結合し、被覆されている。LC層は架橋前の状態はPP N層と接触して配向されていた。

【①①21】 複合層は異方性であり、それゆえSTNセルの色稿正のため、既知の方法でリターダー層として適している。本発明の複合層は、異方性の特性がUV光線照射の間の製造条件の広い範囲の中で影響されうるという点で特に優れている。とのように、層9の光路差と復屈折長円体の主軸の方向は、最適の色稿正を得られるよう正確な方法で形成することができる。層9は均一にしないで、構造化する、即ち異なる領域で光学的特性を変えることができる。例えば、このようにして色補正即ち白黒のコントラストをつける領域と補正されない即ちカラーの領域と交互にすることができる。1枚のブレート上の複合層9の代わりに、前述の種類のリターダー層を両方のブレート上に形成することもできる。これは液晶が反射で作動するとき重要である。複合リターダー層 50

9はまた、ガラスプレート1と電極層18の間に配置することもできる。リターダー層9の厚さが電気的効果がないとき、即ち電極に電圧を引加しても層9で電圧降下が起ころないとき特に効果的である。複合リターダー層9はまた、1枚の又は両差板1と5の外表面に形成することもできる。配向層19、7は斜方蒸着又は研磨といった伝統的方法により配向効果を得ることもできる。一方、PPN層を配向層として使うこともできる。

【0022】図3に示す液晶表示セルには、線形入力偏 光子20とこれに直角な線形出力偏光子8がある。一 方。線形偏光子は公知の円形偏光子と置き換えることが できる。光額11からの偏光されていない光線12が、 図形の平面と直角方向に偏光子20により直線偏光さ れ、図示するようにスイッチOFF状態で液晶を透過す る間に、分離し、ある程度回転し、従って楕円偏光光線 に変換される。層9がなければ、波長による液晶1-0の 透過時間の違いにより光線はカラーとなる。層9は公知 の方法で色稿正を行い、スイッチON状態とOFF状態 で白黒コントラストが生じる。出力偏光子8の偏光方向 29 と平行に振動する光線の部分13は透過し、観測者14 に達する。STNセルが正コントラストモードで作動す るスイッチON状態では、液晶10は透過光にとって光 学的に一軸となり、線形偏光は残り、出力偏光子8が光 線を進る。観測者1.4は光線を見ることができない。光 路差と光学的リターダー層の復屈折長円体を用いてST N表示セルの本来の色を補正するかわりに、偏光子の位 置を変えることで同じことができ、図3のセルを使って 色を生じることができる。

【①①23】光学的双安定電界効果と中間段階の電界効 果の両方で、偏光子を適当な位置に置くことで、電界効 果に伴う性質(導波、復屈折)を使って色を生じること が知られている。これらの干渉色は1つ以上の追加のリ ターダー層により変化させることができる。光学的性質 に関連してリターダー層を構造化することができる前述 の手段により、隣接する領域を違う色にすることができ る。即ち、いろいろピッチの違うパターン及び異なる表 面領域に配置された復屈折長円体である。図4と図5 は、違う色の画素が規則的なパターンで並んでいるカラ ー表示を図式的に示す。図4は、図3のセルとほぼ同様 の構造を有する表示セルの概略断面図である。図3と達 い、リターダー層9と電極層6が置き換えられている。 また。これらの2つの層はバターンの形で個々の領域に 分割されている。図5は電極層6とリターダー層9の平 面図であり、画素が縦横に配置されている。色を表示す るために、リターダー層は例えば赤が左上の画素15に 現れ、緑が古に隣接する画素16に、黄が次の画素17 に、次はまた赤というように模成されている。次の行で は、色は猫に1つずれる。

【① 024】重合の光線照射の時間(照射時間)を変化させることにより、又は重合させる光線の強度を変化さ

せることにより、光学的リターダー層間又は他の領域の 層の間の光路差の違いを作ることができる。これに加 え、既に述べたように、壁の配向層はこれに続く照射の 照射方向を変えることにより、パターンにすることがで きる。これはまた、それぞれの画素の偏光子に関してネ マチックのディレクタの位置を変化させる手段でもあ る。画素のリターダー層や他の層の特定の性質に関連し て、色を広く変化させることができる。図4の代わり に、電極層と壁配向層の間又はガラスプレートの外側 は、2枚の隔置された基板1と5を備える構造化された 偏光回転子を示し、その向き合う表面には標準化された PPN層2と4がある。その間には、構造化されたLC 網状組織層3があり、TN及び平行なセルのパターンを 備える。図7は、直線偏光子21及び2枚の平行な基板 22と26を有するセルを備えた3次元スライドの概略 図であり、基板22上には、均一に配向されたPPN層 と他の基板26上の標準化されたPPN層がある。その 間には、配向層23と25と同じ方向に配向されたLC 網状組織層24がある。

11

【0025】2つの平面図は、入力側の配向層23及び 出力側の配向層25の配向方向を示す。図8は、後方立 体投射装置であり、光原36からの光線37の次に直線 偏光子38を含み、光線を図の平面と平行に偏光させ る。偏光子の次には、複数の作動する(即ち、四角のセ グメントのマトリックスの形の)画素を備えるTN-L CD40がある。隣接する画素は、それぞれ右目用と左 自用の画像情報を有する。スイッチOFF状態では、セ ルから出た光線は90°回転した偏光方向を有する。光 線はその後、集光光学系48及びミラー49に達する。 ミラーが像の平面にある役射スクリーン50に光線を向 ける。スクリーンは拡散透過する基板53上に配置され*

*た直線偏光子51及び構造化された偏光回転層52を償 える。構造は画素の像が層の構造要素を満たすのに必要 なだけの大きさがある。隣接する構造要素はそれぞれて N及び平行なセルである。このようにして、右目用の画 像情報は90°回転した偏光を有し、左目用は前と同じ ように偏光させられている。適当な偏光メガネを通して 見ると、3次元のように見える。図9は、前方立体投射 装置を示し、同じように構成されている。この場合、最 初の像の平面にある標準化された偏光回転層52が透過 に「光学的リターダー層を配置するととができる。図6「10」性基板54の上に配置されている。第2光学系55がこ の面を偏光保持投射スクリーン上に投射する。

12

【図面の簡単な説明】

【図1】「リターダー」セルの戦略の断面図である。

【図2】標準化した「リターダー」セルの断面図と平面 図である。

【図3】色絹正した、STN、液晶表示の図解である。

【図4】カラ-表示のための液晶セルの図解である。

【図5】図4のセルの上のカラーグリッドを示す斜視図 である。

【図6】模造化した、偏光回転子、の断面図である。 20

【図7】3次元投射のためのスライドの図解である。

【図8】立体画像を再生するための後方投射装置の図解 である。

【図9】立体画像を再生するための前方投射装置の図解 である。

【符号の説明】

1・・基板

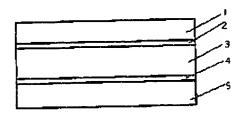
2··PPN层

3··LC網狀組織

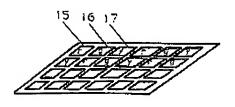
30 4··PPN層

5・・基板

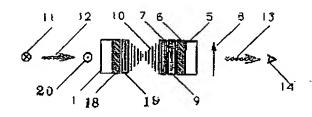
【図1】



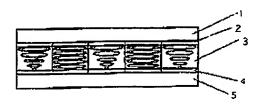
[図5]

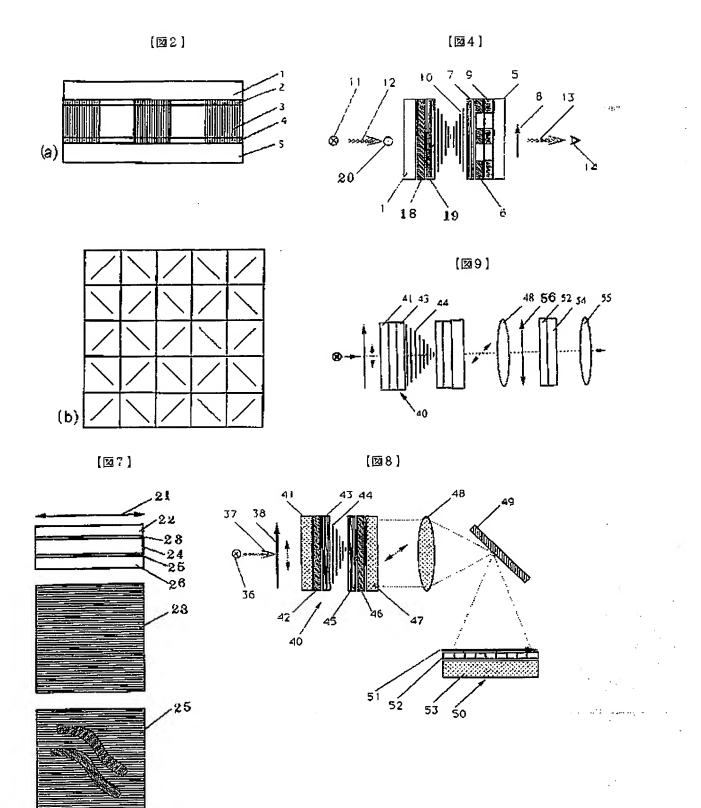


[図3]



[図6]





【手統絹正書】

【提出日】平成6年5月25日

【手続箱正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【語求項1】液晶分子の配向が<u>決められる</u>ように架橋させた液晶モノマーの異方性フィルムを備えた光学素子において、光配向可能なポリマー網状組織(PPN)からなり液晶層と接している配向層を備えることを特徴とする光学素子。

【語求項2】前記配向層は、局所的に制限された領域で 異なるポリマー分子の配向を有することを特徴とする請 求項1記載の光学素子。

【語求項3】前記異方性フィルムの光学軸の方向が、前記配向層のポリマー分子の配向により変化することを特徴とする請求項2記載の光学素子。

【請求項4】液晶モノマーがPPN層との相互作用により配向され、続く架橋段階で配向が固定されることを特徴とする請求項1記載の光学素子の製造方法。

【請求項5】前記架橋は光線照射により引き起こされる ことを特徴とする請求項4記載の光学素子の製造方法。

【請求項6】前記架橋可能なモノマーはジアクリレートであり、前記配向層の中の特料はシンナメート誘導体であることを特徴とする請求項4記載の光学素子の製造方法。

【請求項7】前記架橋は2つの平行な配向層で作られたセルの中で行われることを特徴とする請求項4記載の光学素子の製造方法。

【請求項8】前記2つの配向層のうち1つは、業橋後に除去されることを特徴とする請求項?記載の光学素子の製造方法。

【請求項9】PPNでコーティングされた層は、異なる 偏光方向を有する直線偏光UV光線で繰り返し照射する ことにより選択的に構造化され、その後前記架構可能な LCモノマーがスピンコーティング又は浸漬により配向 され、架橋されることを特徴とする語求項4記載の光学 素子の製造方法。

【請求項10】前記架橋可能なLC材料が、多官能化されたLCモノマーと官能化された2色性発色団を有することを特徴とする請求項4から9のいずれか1項に記載の光学素子の製造方法。

【語求項 1 1 】前記架橋可能なLC 特斜が、多官能化されたLC モノマーとキラル分子の複合物から成ることを特徴とする請求項 4 から 9 のいずれか 1 項に記載の光学素子の製造方法。

【請求項12】前記架続可能なLC特料が、多官能化されたLCモノマーと軸方向又は構方向の永久双極子モーメントを持つ官能化されたLCモノマーを有し、これらの混合物は正又は負の誘電異方性を有することを特徴とする請求項4から9のいずれか1項に記載の光学素子の製造方法。

【請求項13】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子をリターダー層として使用する装置。

【語求項<u>1.4】語求項1から3のいずれか1項</u>に記載の 光学素子をコレステリック状態のフィルターとして使用 する装置。

【請求項15】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を2色性フィルターとして使用する装置。

【請求項16】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を2色性偏光子として使用する装置。

【請求項17】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を偏光回転子として使用する装置。

【請求項18】請求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を、画像情報が種々に配向されたセルセグメン トに保存されている画像組体セルとして使用する装置。

【語求項19】語求項1から3のいずれか1項に記載の 光学素子を使用する3次元投射装置。